03

Электронная структура твердых растворов CuCl_{1-x}Br_x: расчеты из первых принципов с использованием приближения meta-GGA

© А.В. Кособуцкий^{1,2}, А.Б. Гордиенко²

¹ Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск, Россия

² Кемеровский государственный университет, Кемерово, Россия

E-mail: kosobutsky@kemsu.ru

(Поступила в Редакцию 16 апреля 2015 г.)

В рамках теории функционала плотности выполнены расчеты электронной структуры соединений CuCl, CuBr и их твердых растворов CuCl_{1-x}Br_x (x = 0.25, 0.50, 0.75). Вычисления проводились в базисе псевдоатомных орбиталей с использованием простого локального приближения (LDA), а также нового обменного meta-GGA потенциала TB09, который в значительной степени компенсирует ошибку LDA при описании положения зон проводимости полупроводников. Проведен сравнительный анализ основных характеристик электронной структуры бинарных соединений и их растворов. Установлено, что кривая композиционной зависимости ширины запрещенной зоны $E_g(x)$ испытывает незначительный прогиб с коэффициентом $b \sim 0.09$ eV.

Работа выполнена при поддержке программы "Научный фонд им. Д.И. Менделеева Томского государственного университета" в 2015 г. (проект № 8.2.10.2015) и Министерства образования и науки РФ (проект № 3.1235.2014K).

1. Введение

Галогениды меди (CuCl, CuBr, CuI) имеют перспективы применения в катализе, производстве прозрачных проводящих покрытий, композитных наноматериалов с новыми свойствами, а также электронных устройств [1-4]. По своим характеристикам они относятся к классу прямозонных полупроводников с шириной запрещенной зоны Eg около 3 eV. Наибольшим значением ширины запрещенной щели в данной группе соединений обладает CuCl, для которого $E_g = 3.39 \,\mathrm{eV}$ при комнатной температуре, что сравнимо с величинами Е_g таких материалов оптоэлектроники, как нитрид галлия и оксид цинка. При этом постоянная решетки CuCl довольно близка к значению параметра решетки кремния, что допускает эффективное использование кремниевых подложек при выращивании тонкопленочных слоев хлорида меди [4].

Повышение интереса к электронным свойствам галогенидов меди, произошедшее в последние годы [1,2,4,5], ставит задачу адекватного теоретического описания их электронной структуры с использованием современных методов расчетов из первых принципов. Наибольшее внимание в прошлом было уделено бинарным полупроводникам. Так, расчеты из первых принципов зонной структуры и оптических функций CuCl, CuBr при нормальных условиях и под давлением выполнялись в [6–8] в рамках теории функционала плотности (DFT) с использованием полнопотенциального метода линеаризованных присоединенных плоских волн (FP-LAPW). В результате выполненных теоретических работ получены оценки величин параметров решетки, энергии связи, упругих и диэлектрических постоянных, объемных модулей, важнейших межзонных переходов. Приближения FP-LAPW и неэмпирического псевдопотенциала использовались также в [9,10] для исследования твердых растворов CuCl_{1-x}Br_x. Следует отметить, что FP-LAPW представляет собой один из самых точных методов расчета структурных и электронных свойств твердых тел. Однако на результаты вычислений межзонных переходов и связанных с ними характеристик в рамках DFT оказывает большое влияние выбор приближения для учета обменно-корреляционных эффектов. В ранее выполненных работах в основном использовалось приближение локальной плотности (LDA) или обобщенное градиентное приближение (GGA), которые показывают хорошую производительность при расчетах параметров решетки и энергии связи. Вместе с тем известным недостатком LDA/GGA является существенное занижение величин Eg диэлектриков и полупроводников. В частности, оценки [8-10] дают ширину запрещенной щели CuCl и CuBr в диапазоне 0.4-0.5 eV, что составляет лишь ~ 15% от соответствующих экспериментальных значений.

Согласно классификации обменно-корреляционных функционалов в соответствии с их уровнем сложности, предложенной Пердью [11], приближения LDA и GGA находятся соответственно на первой и второй ступенях иерархической лестницы. Усложнение GGA-функционалов по сравнению с LDA заключается в использовании информации о градиенте электронной плотности, что повысило точность расчетов полной энергии и обеспечило начиная с 1990-х годов широкое использование DFT для решения задач квантовой химии. На третьей ступени располагаются функционалы meta-GGA, которые помимо электронной плотности и ее градиента в явном виде зависят также от плотности кинетической энергии. Примерами являются TPSS [11], M06-L [12], TB09 [13], активно обсуждаемые в литературе.

Целью настоящей работы является исследование электронной структуры $CuCl_{1-x}Br_x$ с использованием недавно предложенного Траном и Блаха потенциала ТВ09 (mBJLDA) [13], способного повысить уровень точности расчетов E_g кристаллов в рамках DFT.

2. Теория и метод расчета

Работа [13] базируется на успехах метода оптимизированного эффективного потенциала (ОЕР) в воспроизведении величин E_g и является развитием исследований Беке и Джонсона [14], в которых была сделана попытка аппроксимации точного обменного потенциала метода ОЕР некоторым приближенным выражением, зависящим только от полной электронной плотности и плотности кинетической энергии для занятых состояний. Обменный потенциал Беке-Джонсона ($v_x^{\rm BJ}$), являясь полулокальным по своей конструкции, хорошо воспроизводит ступенчатую структуру ОЕР и разрывность производной по числу частиц. В [13] предложена модификация $v_x^{\rm BJ}$ в виде

$$v_x^{\text{TB09}}(\mathbf{r}) = c v_x^{\text{BR}}(\mathbf{r}) + (3c - 2) \frac{1}{\pi} \sqrt{\frac{5}{12}} \sqrt{\frac{2t(\mathbf{r})}{\rho(\mathbf{r})}},$$
 (1)

где $v_x^{\text{BR}}(\mathbf{r})$ — потенциал Беке-Росселя [15], $\rho(\mathbf{r})$ — электронная плотность, $t(\mathbf{r}) = (1/2) \sum_i \nabla \psi_i^* \cdot \nabla \psi_i$ — плотность кинетической энергии электронной подсистемы, c — свободный параметр, для которого в [13] дано следующее аналитическое выражение:

$$c = \alpha + \beta \left(\frac{1}{V_c} \int_{V_c} |\nabla \rho(\mathbf{r})| \rho^{-1}(\mathbf{r}) d\mathbf{r} \right)^{1/2}.$$
 (2)

Интегрирование в (2) проводится по объему элементарной ячейки V_c , а параметры α и β определены путем минимизации средней относительной погрешности величины E_g группы полупроводников и диэлектриков.

Корреляционные эффекты при расчетах с потенциалом ТВ09 описываются в рамках LDA. В целом данная расчетная схема по затратам вычислительных ресурсов сравнима со стандартными формами GGA, однако существенно превосходит GGA по точности оценки E_g , приближаясь в ряде случаев к результатам квазичастичных методов, таких как GW-приближение [16,17].

Расчеты электронной структуры бинарных галогенидов меди и их растворов в настоящей работе выполнялись с использованием *ab initio* сепарабельных псевдопотенциалов [18] и базиса локализованных атомных псевдоорбиталей (РАО) [19], заданных в численной форме. Для вычисления всех типов многоцентровых интегралов построенные из РАО (Cu(sd), Cl(spd), Br(spd)) блоховские функции раскладывались по плоским волнам с энергиями до 169 Ry. Электронная плотность и плотность кинетической энергии вычислялись методом специальных точек на *k*-сетке 4 × 4 × 4. Описанный подход ранее успешно применялся при исследовании кристалла CuBS₂ [20]. Расчеты электронных свойств в базисе РАО проводились для оптимизированных кристаллических структур. Для моделирования твердого раствора $CuCl_{1-r}Br_r$ использовалась суперьячейка $2 \times 2 \times 2$, содержащая 16 атомов. Оптимизация структуры проводилась в пакете Quantum ESPRESSO [21] в рамках LDA с использованием метода проектированных присоединенных волн и параметров расчета, обеспечивающих достаточно высокий уровень сходимости структурных параметров.

3. Результаты и обсуждение

Соединения CuCl, CuBr кристаллизуются в структуру сфалерита с параметрами решетки 5.409 Å (CuCl) и 5.677 Å (CuBr) при $T \sim 20$ K [22]. Соответствующие теоретические значения, полученные в настоящей работе, составляют 5.219 и 5.525 Å. Расчетные значения ожидаемо меньше экспериментальных вследствие использования приближения локальной плотности на этапе оптимизации структуры. Отметим, что полученные для CuCl, CuBr величины параметров решетки очень близки к результатам полнопотенциальных расчетов [16] в рамках LDA (5.210 и 5.526 Å соответственно).

В качестве основного метода моделирования твердых растворов $CuCl_{1-x}Br_x$, $CuCl_{1-x}I_x$, $CuBr_{1-x}I_x$ в ранее выполненных работах применялось приближение виртуального кристалла (VCA) [9,23]. По-видимому, единственным исключением является работа [10], где для CuCl_{0.5}Br_{0.5} рассматривалась восьмиатомная кубическая ячейка. Принципиальное преимущество VCA заключается в возможности исследовать смешанные кристаллы с использованием элементарной ячейки исходного материала, т.е. без усложнения кристаллической структуры. Данный подход характеризуется простотой реализации и малыми вычислительными затратами, позволяя проводить анализ характеристик твердого раствора как непрерывных функций концентрации примеси. Однако VCA не дает возможности учитывать локальные искажения кристаллической структуры, а также флуктуации состава, которые во многом определяют физические свойства смешанных кристаллов. По этой причине в настоящей работе растворы $CuCl_{1-x}Br_x$ рассматривались в рамках метода суперячеек. Непосредственные вычисления выполнялись для суперъячеек 2 × 2 × 2 при содержании атомов брома x = 0.25, 0.50, 0.75. Оптимизированные значения параметра решетки в пересчете на элементарную ячейку сфалерита показаны на рис. 1, где для



Рис. 1. Параметр решетки смешанного кристалла $\operatorname{CuCl}_{1-x}\operatorname{Br}_x$ в зависимости от содержания Вг. Результаты расчетов отмечены квадратами. Прямая линия соединяет расчетные значения для бинарных соединений.

удобства расчетные значения для CuCl, CuBr соединены прямой линией. Видно, что теоретические данные хорошо укладываются на проведенную прямую (закон Вегарда), что находится в согласии с рентгеноструктурными исследованиями [24]. Отклонение параметров решетки от линейной зависимости в наших расчетах не превышает 0.06%.

На рис. 2,3 приведены результаты расчетов зонной структуры бинарных соединений и смешанного кристалла $CuCl_{0.5}Br_{0.5}$, полученные с использованием обменнокорреляционных потенциалов LDA и TB09. Начало отсчета энергии во всех случаях совпадает с вершиной валентной зоны, которая реализуется в центре зоны Бриллюэна.

Начнем обсуждение с расчетов LDA. Как видно из рис. 2, зонные структуры CuCl и CuBr демонстрируют качественную и количественную близость и включают три полосы занятых состояний (всего девять зон), ширина которых не превышает 2.4 eV. Анализ атомных вкладов в состав кристаллических орбиталей CuCl (CuBr) показывает, что нижняя зона образована из 3s-состояний атомов Cl (4s-состояний Br), энергетические уровни в интервале от -7.1 до -4.4 eV происходят из 3*p*-состояний Cl (4*p*-состояний Br), а полоса в интервале -2.4-0 eV преимущественно сформирована 3d-состояниями Сu. Вклад 3d-орбиталей Сu в верхнюю связку зон составляет около 70%, тогда как оставшиеся $\sim 30\%$ обусловлены вкладом р-орбиталей аниона. Псевдопотенциальные расчеты электронной структуры галогенидов меди с использованием базиса РАО хорошо согласуются с ранее выполненными вычислениями в полнопотенциальном приближении FP-LAPW [8], а также с результатами недавних экспериментальных исследований методами рентгеновской фотоэмиссионной спектроскопии [25].

Электронное строение твердых растворов $CuCl_{1-x}Br_x$ ранее практически не обсуждалось. Для определенности рассмотрим смешанный кристалл с равным содержанием хлора и брома. Результаты выполненных расчетов показывают, что зонный спектр CuCl_{0.5}Br_{0.5} подобен спектрам CuCl и CuBr, но включает в себя не три, а пять связок валентных зон, расположенных в тех же энергетических интервалах, что и в случае бинарных материалов (рис. 2). В отличие от исходных CuCl и CuBr нижняя валентная полоса смешанного кристалла состоит из двух подзон, разделенных промежутком 0.5 eV. Данную особенность можно объяснить отсутствием общих связей между анионами разного сорта в кристалле CuCl_{0.5}Br_{0.5}, что резко уменьшает возможную степень гибридизации их валентных орбиталей. Величина щели (0.5 eV), между двумя нижними связками зон обусловлена различием в энергиях 3s- и 4s-электронов атомов Cl и Br, которое составляет $\sim 0.9 \, \text{eV}$. Аналогично за счет разницы в энергиях *p*-электронов Cl и Br, вклады анионных *р*-состояний в интервале –(7–4) eV распределены довольно неравномерно: в нижней половине интервала преимущественный вклад имеют 3*p*-орбитали Cl, тогда как 4*p*-орбитали Br играют заметную роль в состояниях, расположенных выше -5.3 eV. Сопоставление этой картины с вкладами 3d-орбиталей Си показывает, что "центр тяжести" распределения последних также смещен в область -(5.3-4) eV рассматриваемой полосы. Следовательно, степень *p*-*d*-гибридизации меди и брома более высока, что можно связать с более диффузным характером 4*p*-орбиталей Br по сравнению с *р*-орбиталями Cl.

Выполненный анализ природы кристаллических орбиталей остается справедливым и для результатов расчетов на уровне ТВ09 (рис. 3). Однако в этом случае происходит некоторая модификация зонной структуры. Как видно из сравнения рис. 2 и 3, использование обменного потенциала в форме (1) приводит к поджатию валентных полос с одновременным сдвигом их верхних границ в пределах 0.4 eV вниз (анионные *s*-состояния)

Энергии межзонных переходов в кристаллах CuCl, CuBr (eV)

Метод расчета	$\Gamma_v - \Gamma_c$	$\Gamma_v - L_c$	$\Gamma_v - X_c$
CuCl			
TB09	3.01	5.43	5.67
LDA	1.14	3.43	4.19
GGA [8]	0.51	2.85	3.47
GGA 9	0.54	2.85	3.40
Эксперимент [22]	3.40	8.1	7.8
CuBr			
TB09	3.06	4.73	4.62
LDA	1.21	2.80	3.11
GGA [8]	0.42	2.42	3.16
GGA [9]	0.39	2.4	3.1
Эксперимент [22]	3.07		



Рис. 2. Зонная структура CuCl, CuCl_{0.5}Br_{0.5}, CuBr, вычисленная в рамках LDA.



Рис. 3. Зонная структура CuCl, CuCl_{0.5}Br_{0.5}, CuBr, вычисленная с использованием потенциала ТВ09.

или вверх (средняя полоса) по шкале энергий. Следует отметить, что эффект сжатия зон является характерной особенностью ТВ09 [17] и связан с более высокой степенью локализации электронов при расчетах с использованием потенциала Беке-Джонсона.

Наибольший интерес представляет сравнение межзонных переходов из вершины валентной зоны в нижние уровни зоны проводимости, рассчитанных с использованием различных приближений. В таблице приведены энергии переходов $\Gamma_v - \Gamma_c$, $\Gamma_v - L_c$, $\Gamma_v - X_c$. Видно, что вычисления E_g (переход $\Gamma_v - \Gamma_c$) хлорида и бромида меди при использовании одного и того же метода дают близкие результаты. Эта близость обусловлена особенностями строения вершины валентной зоны и дна зоны проводимости CuCl и CuBr, которые имеют преимущественные вклады соответственно 3*d*- и 4*s*-состояний Cu. Поскольку анионные *p*-зоны расположены энергетически ниже *d*-зон металла, замена аниона в ряду

Си-содержащих соединений $A^{I}B^{VII}$ не приводит к столь существенному изменению E_g , которое наблюдается в ряду полупроводников $A^{III}B^{V}$.

Наши расчеты в рамках LDA предсказывают E_g рассматриваемых кристаллов на уровне 1.1-1.2 eV. Таким образом, полученные с использованием LDA оценки E_g занижены на 61-66% по сравнению с экспериментом. Тем не менее даже эти величины заметно выше результатов соответствующих вычислений в ранее выполненных работах [8,9]. Наблюдаемые отклонения связаны с различиями в деталях вычислительной процедуры, а также, что более важно, с использованием локализованного базиса РАО, который зачастую приводит к более высоким значениям E_g по сравнению с базисом плоских волн. Расчеты зонных структур с потенциалом ТВ09 показывают существенный подъем энергий незанятых состояний относительно верхних заполненных уровней (ср. рис. 2 и 3). В целом можно сделать вывод, что имеет



Рис. 4. Зависимости энергий межзонных переходов $CuCl_{1-x}Br_x$ от содержания Br, рассчитанные с потенциалом TB09.

место почти однородный сдвиг, не меняющий общего характера дисперсионной зависимости энергетических ветвей зоны проводимости. В результате этого сдвига теоретическая величина Eg соединения CuBr практически сравнивается с экспериментальным значением 3.07 eV (при T = 1.6 K [22]), а разница между расчетным (3.01 eV) и измеренным (3.40 eV при T = 2 K [22]) значениями E_g для CuCl уменьшается до 0.4 eV. Увеличение Eg галогенидов меди при вычислениях с потенциалом ТВ09 было также продемонстрировано в недавних работах [16,26]. Однако, несмотря на использование одного и того же метода расчета (FP-LAPW) и программного кода, представленные в [16,26] результаты существенно различаются. Действительно, согласно [16], $E_g = 2.0 \, \text{eV}$ для CuCl и 1.8 eV для CuBr, что в 1.7 раза меньше приведенных в [26] значений 3.4 и 3.0 eV соответственно. Следует отметить, что определение в работе [26] таких величин, как постоянные решетки и объемные модули, в рамках вычислительной схемы с потенциалом ТВ09 вызывает сомнения ввиду невозможности вариационносогласованного расчета этих характеристик, поскольку выражение для обменно-корреляционной энергии типа ТВ09 не существует. По этой причине более справедливыми для метода FP-LAPW следует признать данные [16].

На рис. 4 показаны композиционные зависимости энергий межзонных переходов $\Gamma_v - \Gamma_c$, $\Gamma_v - L_c$, $\Gamma_v - X_c$ смешанного кристалла CuCl_{1-x}Br_x, рассчитанные с использованием TB09. При переходе к суперьячейке происходит складывание ветвей спектра вследствие кратного уменьшения объема зоны Бриллюэна. Это учтено на рис. 4, где непрямые переходы $\Gamma_v - L_c$, $\Gamma_v - X_c$ твердых растворов приведены в пересчете на зону Бриллюэна сфалерита. На основе представленных данных можно сделать вывод о практически монотонном характере приведенных зависимостей, который несколько нарушается только для перехода $\Gamma_v - L_c$ при больших концентрациях брома. Изменение E_g при варьировании состава твердого раствора можно описать с помощью выражения

$$E_g(x) = x E_g^{\text{CuBr}} + (1-x) E_g^{\text{CuCl}} - bx(1-x), \qquad (3)$$

где *b* — коэффициент прогиба, который определяет степень отклонения зависимости $E_g(x)$ от линейного закона. Согласно нашим расчетам, кривая $E_g(x)$ испытывает слабый прогиб вниз, величина параметра b составляет 0.094 eV, что согласуется с экспериментальными данными по экситонному поглощению [27]. Сравнение результатов расчетов b с использованием суперьячеек с ранее выполненными вычислениями в рамках VCA показывает более высокую производительность метода суперъячеек для твердых растворов галогенидов. Действительно, как следует из ранее выполненных работ, независимо от уровня точности метода (полностью ab initio вычисления [9] либо полуэмпирический метод сильной связи [23]) приближение VCA демонстрирует качественно неверный характер зависимости $E_g(x)$ для $CuCl_{1-x}Br_x$ (прогиб вверх), а также приводит к завышенному значению |b|. Как показано в [23], этот эффект может быть устранен путем введения специальных поправок к гамильтониану сильной связи, однако такой подход играет чисто описательную роль, так как для определения поправок требуется знание композиционной зависимости $E_g(x)$.

4. Заключение

Исследованы электронные свойства CuCl, CuBr и смешанных кристаллов CuCl_{1-x}Br_x с использованием метода суперъячеек и приближения meta-GGA. Сравнительный анализ электронных спектров показывает подобие зонных структур CuCl и CuBr, валентная область которых включает три полосы состояний, разделенные промежутками от 2 до 10 eV. Нижняя зона имеет Cl 3sлибо Br 4s-характер, а средняя и верхняя связки зон преимущественно обусловлены вкладами р-орбиталей аниона и *d*-орбиталей меди соответственно. Данное строение валентной зоны наблюдается также и в смешанных кристаллах CuCl_{1-x}Br_x. Однако вследствие разницы в энергиях s- и p-орбиталей атомов Cl и Br нижняя полоса состояний в CuCl_{1-x}Br_x расщеплена на две близко расположенные части, а вклады р-орбиталей анионов двух сортов в энергетическом диапазоне средней полосы распределены неравномерно.

Обнаружено, что предложенный Траном и Блаха потенциал ТВ09 позволяет получить энергии межзонных переходов и ширину запрещенной щели галогенидов меди в лучшем согласии с экспериментом, чем в случае общепринятых LDA- и GGA-функционалов. Показано, что метод суперъячеек даже при использовании сравнительно малых ячеек является эффективным инструментом моделирования свойств твердого раствора CuCl_{1-x}Br_x.

Список литературы

- M. Grundmann, F.-L. Schein, M. Lorenz, T. Bontgen, J. Lenzner, H. von Wenckstern. Phys. Status Solidi A 210, 1671 (2013).
- [2] D. Ahn, S.L. Chuang. Appl. Phys. Lett. 102, 121 114 (2013).
- [3] A.A. Eliseev, L.V. Yashina, N.I. Verbitskiy, M.M. Brzhezinskaya, M.V. Kharlamova, M.V. Chernysheva, A.V. Lukashin, N.A. Kiselev, A.S. Kumskov, B. Freitag, A.V. Generalov, A.S. Vinogradov, Y.V. Zubavichus, E. Kleimenov, M. Nachtegaal. Carbon 50, 4021 (2012).
- [4] F.O. Lucas, A. Mitra, P.J. McNally, S. Daniels, A.L. Bradley, D.M. Taylor, Y.Y. Proskuryakov, K. Durose, D.C. Cameron. J. Phys. D: Appl. Phys. 40, 3461 (2007).
- [5] K.V. Rajani, S. Daniels, M. Rahman, A. Cowley, P.J. McNally. Mater. Lett. 111, 63 (2013).
- [6] M. Ferhat, B. Bouhafs, H. Aourag, A. Zaoui, M. Certier. Comp. Mater. Sci. 20, 267 (2001).
- [7] F. El Haj Hassan, A. Zaoui, W. Sekkal. Mater. Sci. Eng. B 87, 40 (2001).
- [8] B. Amrani, T. Benmessabih, M. Tahiri, I. Chiboub, S. Hiadsi, F. Hamdache. Physica B 381, 179 (2006).
- [9] B. Ghebouli, M.A. Ghebouli, M. Fatmi, T. Chihi, Z. Heiba, S. Boucetta. Chinese J. Phys. 51, 738 (2013).
- [10] F. El Haj Hassan, A. Zaoui. Superlattice Microstruct. 30, 75 (2001).
- [11] J.P. Perdew, A. Ruzsinszky, J. Tao, V.N. Staroverov, G.E. Scuseria, G.I. Csonka. J. Chem. Phys. **123**, 062 201 (2005).
- [12] Y. Zhao, D.G. Truhlar. J. Chem. Phys. 125, 194101 (2006).
- [13] F. Tran, P. Blaha. Phys. Rev. Lett. 102, 226401 (2009).
- [14] A.D. Becke, E.R. Johnson. J. Chem. Phys. 124, 221101 (2006).
- [15] A.D. Becke, M.R. Roussel. Phys. Rev. A 39, 3761 (1989).
- [16] J.A. Camargo-Martinez, R. Baquero. Phys. Rev. B. 86, 195 106 (2012).
- [17] A.V. Kosobutsky, Yu.M. Basalaev. Solid State Commun. 199, 17 (2014).
- [18] C. Hartwigsen, S. Goedecker, J. Hutter. Phys. Rev. B 58, 3641 (1998).
- [19] A.B. Gordienko, A.S. Poplavnoi. Phys. Status Solidi B 202, 941 (1997).
- [20] Ю.М. Басалаев, А.Б. Гордиенко, С.И. Филиппов. ФТТ 54, 1655 (2012).
- [21] P. Giannozzi, S. Baroni, N. Bonini, M. Calandra, R. Car, C. Cavazzoni, D. Ceresoli, G.L. Chiarotti, M. Cococcioni, I. Dabo, A. Dal Corso, S. Fabris, G. Fratesi, S. de Gironcoli, R. Gebauer, U. Gerstmann, C. Gougoussis, A. Kokalj, M. Lazzeri, L. Martin-Samon, N. Marzari, F. Mauri, R. Mazzarello, S. Paolini, A. Pasquarello, L. Paulatto, C. Sbraccia, S. Scandolo, G. Sclauzero, A.P. Seitsonen, A. Smogunov, P. Umari, R.M. Wentzcovitch. J. Phys.: Cond. Matter **21** 395 502 (2009).
- [22] O. Madelung. Semiconductors: data handbook. 3rd ed. Springer, Berlin (2004). 691 p.
- [23] H. Heireche, B. Bouhafs, H. Aourag, M. Ferhat, M. Certier. J. Phys. Chem. Solids 59, 997 (1998).
- [24] K. Endo, K. Yamamoto, K. Deguchi. J. Phys. Chem. Solids. 54, 357 (1993).
- [25] А.В. Генералов, А.С. Виноградов. ФТТ 55, 1052 (2013).
- [26] H. Ullah, A.H. Reshak, K. Inayat, R. Ali, G. Murtaza, S. Sheraz, S.A. Khan, H.U. Din, Z.A. Alahmed. J. Optoelectron. Adv. Mater. 16, 1493 (2014).
- [27] M. Cardona. Phys. Rev. 129, 69 (1963).